

拋光粉



1. 適用範圍：

氧化鈾拋光粉在拋光玻璃上具有切削力強、拋光時間短、使用壽命長、拋光精度高的優點。

氧化鈾拋光粉應用於拋光精密光學玻璃、液晶玻璃、光罩玻璃、蓋板玻璃等

2. 規格：

型號	D50 (um)	D100 (um)	氧化鈾含量 (%)	顏色	適用範圍
BKA-1010	0.9-1.40	≤6.35	60-70	白	光學濾光片、平面鏡頭、液晶玻璃基板拋光 高精度光學玻璃：鋼系/ZF 系列玻璃拋光
BKA-101A	1.50-2.00	≤13.54	60-70	白	光學平面鏡片和各種稜鏡研磨 磨耗度在 100-200 光學玻璃的拋光
BKA-1630A	2.50-3.50	≤13.54	60-70	白	磨耗度在 100 以下的硬材質玻璃研磨：BK7 / B270 等
BKA-230A	0.70-1.10	≤4.69	60-70	棕色	液晶玻璃基板精拋光 磨耗度在 250-400 光學球面玻璃的拋光
BKA-1200A	1.00-1.50	≤6.35	60-70	棕色	光學濾光片、液晶玻璃基板、硬碟玻璃基板的拋光 磨耗度在 150-280 光學球面玻璃的拋光
BKA-1660	1.50-2.00	≤10.00	60-70	棕色	光學濾光片、液晶玻璃基板的拋光 磨耗度在 100-150 光學球面玻璃的拋光
BKA-1300	2.50-3.50	≤13.54	60-70	棕色	液晶玻璃基板的研磨 磨耗度在 100-200 光學球面玻璃的研磨